お客様と日鉄テクノロジーを結ぶ-

2020 **5** No.103

4月1日発行

日鉄テクノロジーつうしん

com·mu·ni·ca·tion·bul·le·tin



日鉄テクノロジー株式会社 NIPPON STEEL TECHNOLOGY Co.,Ltd.

本社 ®100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 6F ☎03-6870-6970 FAX:03-6870-6987 https://www.nstec.nipponsteel.com/

TOF-SIMSのを紹介

飛行時間型二次イオン質量分析(TOF-SIMS:Time-Of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry) はパルス状のイオン ビーム (一次イオン) を試料表面に照射し、 試料から発生する二次粒子中のイオン化した 物質(二次イオン、フラグメントイオン)を

飛行させ、検出器到達 までの飛行時間差によ り質量分離を行う手法 です。本稿では、TOF-SIMS (写真1 は装置外 観) および分析事例に ついてご紹介します。

[原理]

す。



写真1 装置外観

図1に二次イオンの発生機構を示します。

高真空中で、定電流のパルス状ー次イオン

(Bi₁+やBi₃+) を試料表面に照射すると、試

料の極表面からその組成に由来する二次イオ

ン(単原子イオンや分子イオン)が発生しま

図2に質量分離のメカニズムを示します。

L次イオンが検出器に到達するまでの時間が

質量によって異なることを利用し、二次イオ

ンの飛行時間を計測することによって質量分

離します。正・負イオンは一度に両方を検出

できないため、片極ずつ検出します。

[特徴と適用分野]

- 本装置の特徴は次の通りです。
- ・極最表面(1nm~3nm)の情報
- · 高感度 (ppm オーダー)
- ・高い空間分解能(最小ビーム径: $0.1 \mu m \phi$)
- フラグメントイオンから化学構造の情報
- ・絶縁物の測定が容易
- · 全元素測定可能
 - (m/z (質量電荷比):0-10000まで)
- ・高い質量分解能

(同質量数のイオンの分離評価が可能)

これらの特徴から本装置は材料表面の化学 構造解析や不良解析、微量元素の分布調査や 多層膜材料の深さ方向解析に用いられます。

[分析項目]

主な分析項目は次の①~③です。

- ①定性分析:マススペクトルから定性分析が 可能です。
- ②マッピング分析:指定した質量数の分布像 が観察でき、像中の任意位置でマススペク トルを抽出できます。
- 深さ方向の測定ができます。任意深さでマ ススペクトルを抽出できます。

分析項目の模式図を図3に示します。

③深さ方向分析:スパッタイオン銃を併用し、

(1) 鋼材中の微量ホウ素 (B) の分析

20ppmホウ素(B)添加鋼のB分布像を 図4に示します。結晶粒界に沿ったBの存在 が確認され、高倍の観察では、結晶粒内に点 状の析出物としても存在している様相が認め られます。このように他の物理分析手法では 検出が困難な微量添加元素の分布の可視化が 可能です。

200µm□視野(低倍) 50µm□視野(高倍) 120 80 図4 ホウ素(B)の分布像

(2) シランカップリング処理したアルミニ ウム板表面の分析

エポキシ系シランカップリング剤を反応さ せたアルミニウム板表面の分析で得られた正 イオンのマススペクトルを図5に示します。 m/z (質量電荷比): 103 および 104 にシラ ンカップリング剤由来のフラグメントイオン (青字) を検知し、m/z:103および105には ニウム(AI)とシランカップリング剤 が結合したフラグメントイオン (赤字) が検 出されました。このことからAIとシランカッ プリング剤は、シラノール基を介して結合し

ていることが推測されます。このように化学 構造や反応解析に有効です。

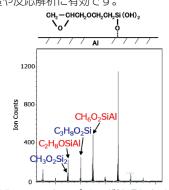


図5 シランカップリング処理したAI材の 正イオンマススペクトル

(3) 塗装鋼板のSAICAS切削断面の分析

SAICASを用いて塗膜を20倍に伸長した 斜め切削断面を作製しました(写真2は光学 顕微鏡像)。塗膜/亜鉛メッキ界面近傍にお ける塗膜の主要成分(検出されたフラグメン トイオンから化学構造を推定)のマッピング 分析を行い、分布像を図6に示します。これ により、上層トップコートはポリエステル、 その下にプライマーとしてエポキシとクロム 酸ストロンチウム、またプライマーと亜鉛 メッキとの界面にはクロメート皮膜の存在が 確認できます。このように、多層薄膜試料の 定性と分布解析に有効です。



当社保有のTOF-SIMSは、様々な材料の 表面解析や微量成分の分析に活用することが できます。皆様のご利用をお待ちしており

ます。

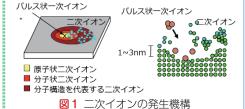
お問い合わせ先

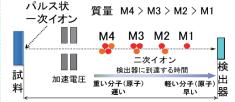
尼崎事業所

物理解析室 解析技術部

納谷修平、田中肇

TEL: 06-6489-5777 FAX: 06-6489-5958 tanaka.hajime.e3r@nstec.nipponsteel.com





飛行距離一定(2m) 図2 質量分離のメカニズム

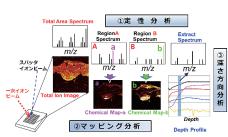


図3 分析項目の模式図